中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 459142

[44]中華民國 90年 (2001) 10月11日

聲明

全 13 質

[51] Int.Cl ⁰⁸: G02B26/00

得: 可將照射光源轉換爲單一偏極龍光源之光個極纖轉換器 [54]名

[21]申請案號: [22]申請日期:中華民國 88年 (1999) 12月29日 088123262

[72]發明人:

李世光

台北市敦化北路一六五卷三號六樓

台中縣大肚鄉文昌路二段五〇六卷六十七界五號

台北市內湖路一段三八七卷一弄八號二樓

[71]申請人: 李世光

台北市敦化北路一六五卷三號六樓

1741代理人:

第93127760號初密引證附件

5.

10.

15.

[57]申請專利範圍:

- 1.一種可將照射光源轉換為單一偏極脫 光源之光偏極麒轉換器,至少包含: 一個下蓋,酸下蓋具有特定表面組伏 的第一表面,及第一種稜線形狀紀伏
 - 的第二表面: 一個基材,該基材具有與酸第一種稜 鏡形狀起伏足夠近似的第三表面,以 及第二種稜鏡形狀起伏的第四表面, **該第三表面構成第一脊線並具第一夾** 角,而該第二種稜鏡形狀起伏的該第 四表面構成第二脊線並具第二灰角; 一種具滿反射率的相位延遲鍍躔,該 具商反射率的相位延遲鍍膜附於該基 材之該第三表面及該下蓋之該第二表 面之間的部分位置,以使自該下蓋進 入的入射光源通過未塗有具高反射率 的相位延遲雙膜的部分空間,並使自

酸基材內部入射該具高反射率的相位

延邈鍍膜之具第一P偏極分量及第一S

偏極分量之第一入射光以極高反射率

反射回酸基材:

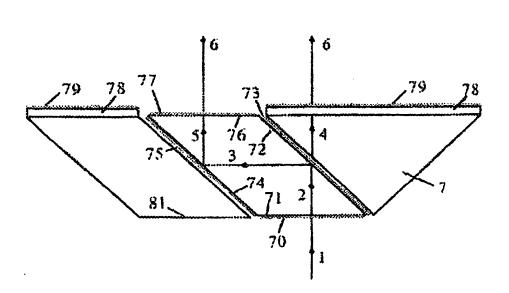
一個上蓋,該上蓋具有與該第二種稜 鏡形狀起伏足夠近似的第五表面,及 一可控制輸出偏極光源擴散角的第六 表面:

2

- 一種嬌極分離鍍膜,該偽極分離鍍膜 位於該基材之該第四級面與該上蓋之 該第五表面之間,以使自該基材內部 入射至骸偏極分離錐膜之第二入射光 之第二P偏極分量穿透,而該第二入 射光之與該第二P偏極分量垂直之第 二8偏極分量反射回該基材中。
- 2.如申請專利範圍第1項之可將照射光源 轉換為單一偏極態光源的光偏極態轉 換器,該基材為具有聚酯類功能基之 原冰片烯。
- 3.如申請專利範圍第1項之可將照射光源 轉換為單一偏極想光源的光偏極態轉 換器,該下蓋為具有聚酯類功能基之 原冰片烯。

20.

BEST AVAILABLE COPY -2321第二圖



第三圖